容量 DLTS 法による ZnTe 及び ZnTeO の物性評価

Characterization of ZnTe and ZnTeO by the DLTS method

山梨大院医工 。坪谷直樹, 日向淳一, 鍋谷暢一, 村中司, 松本俊

University of Yamanashi °N. Tsuboya, J. Hinata, Y. Nabetani, T. Muranaka, and T. Matsumoto

E-mail: g12me019@yamanashi.ac.jp

【はじめに】 ZnTeO 混晶は O 組成によって制御でき る局在準位をもつことにより、局在準位を介する光学 遷移を利用することで、バンドギャップ以下、赤外域 を含む小さなエネルギーをもった光子も吸収して自 由キャリアを生成できるという特徴をもつ。また O 組成による局在準位は、伝導帯の底より約 0.2eV 付近 の禁制帯中に形成されていると考えられているが¹⁾、 正確なエネルギー準位と物性に関する報告は少ない。 本報告では容量 DLTS 法を用いて ZnTe 及び ZnTeO 混 晶の不純物準位を調べた。

【実験方法】 ZnTe(001)基板(P ドープ p 型)上に MBE 法により ZnTeO 層(アンドープ)を成長し、表面の ZnTeO 層に Al 電極をショットキー接触、裏面の ZnTe 基板に Au 電極をオーミック接触として形成した。



【結果と考察】 図1に温度掃引下でのC-t 波形を示す。低温では電子の放出と正孔の放出が確認 できた。波形から電子の放出が速く、正孔の放出が遅いことがわかる。また、室温付近から温度 が上昇するにつれて増大する正の過渡変化が観測された。この過渡変化はZnTe 基板におけるC-t 波形でも確認された。

ZnTe 基板とZnTeO 層におけるそれぞれの過渡変化に、差の方式を適用した DLTS スペクトルを 図 2 と図 3 に示す。図 2、3 ともに 300~400K に同一のピークが観測できたため、ZnTe 共通の深 い準位だと示唆される。²⁾図 3 では、100~180K で複数のピークが観測でき、時定数 τ が小さいと 2 つの上に凸となるピークが現れ、 τ が大きくなるにつれ 1 つの下に凸となるピークが現れること から、特性の異なる深い準位によるピークが混在していることが確認された。これらのピークは ZnTe 基板においては観測されていないため、O によるものであると思われる。

K. M. Yu, W. Walukiewicz, J. Wu, W. Shan, J.W. Beeman, M. A. Scarpulla, O. D. Dubon, and P. Becla, Phys. Rev. Lett. **91** 246403(2003)



2) D.Verity, et.al, pp234~239, J. Crystal Growth **59** 234(1982)